



# ウェハープロセス用液管理装置 Wafer Process Solution Controllers

ケミロボ 3 & スターラインダッシュ 4 NP / CHEMiROBO 3 & STARLINE-DASH 4 NP

## ◆特長 Feature

各処理槽から処理液を自動でサンプリングし、管理項目の成分を分析する

Solution controllers automatically sample each solution from the plating tank and analyze for each component.

## ◆ウェハープロセス用液管理装置 Line up of wafer process solution controllers

